®日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

平4-10342 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5 H 01 J

庁内整理番号 識別記号

@公開 平成4年(1992)1月14日

35/10

7247-5E 7247-5E Α

> 塞杳黷求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

回転陽極形X線管 49発明の名称

> ②特 願 平2-110412

願 平2(1990)4月27日 @出

栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会社東芝那須工場 木 @発 明 者 青

栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会社東芝那須工場 降 田 個発 明 右

内

栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会社東芝那須工場 次 月 明 옆 @発

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝 勿出 願 人

弁理士 則近 外1名 憲佑 何代 理 人

1. 発明の名称

回転陽極形X線管

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 電子流を照射する陰極と、

この陰極から照射される電子流に対し所定の角 度をもって配設され側面が円筒形をなすターゲッ トを有する陽極と、

この陽極を前記円筒の中心軸を回転軸として円 周方向に回転させる回転手段と、

前記陽極を前記回転軸方向に移動する移動手段 とを具備することを特徴とする回転陽極形X線管。

- (2)降極から照射される電子流に対し2つ以 上の角度をもって配設され側面が円筒形および円 錐形のターゲットを有する陽極を具備することを 特徴とする請求項1記載の回転陽極形X線管。
- (3)陰極と陽極との間にグリッド電極を設け たことを特徴とする請求項1または2いずれか1 項記載の回転陽極形X線管。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、X線撮影等に用いられる回転陽極 形又線管の改良に関する。

(従来の技術)

従来の回転陽極形X線管は、第6図に示すよう に、ターゲット1(回転陽極)がアノードロータ 2に直結されており、アノードロータ2は外部で 固定されているアノードシャフト3にベアリング 4 を介して支持されている。アノードロータ2は ガラスバルブ5の外側の回転用モータ(電磁石) 6によって発生する回転磁界による電磁誘導によ り回転するようになっている。なお、図中の角度 θはターゲットアングルを示す。

X線は陰極7から出た電子流(電子ビーム)が 高電圧によって加速されターゲット1に衝突する 祭に発生する。このとき電子のエネルギーの大郎 分は熱に変わるため、衝突点(焦点)は非常な高 温となり、過負荷状態では焦点に熱が集中しター

ゲット1が溶解してしまう。このため、電子ビームの魚点位置をターゲットに対して相対的に移動させ熱集中を防ぐようにターゲット1を回転させている。

なお、X線摄影においては、X線の出力が大きいほど撮影画像の解像力が向上することから、ターゲット1に照射する電子ピームの量を多くし、X線の出力を増大させることが望まれている。

(発明が解決しようとする課題)

上 X 線の発生出力を大きくすることができないと いう問題点があった。

しかし、撮影は常に最大照射野で行われる訳ではなく、通常はもっと狭い照射野の場合が多い。 X線管は最大照射野に対してターゲットアングル が選択されているため、小さい照射野ではX線発 生出力を増加させることができない。したがって、 それを補うために陰極ー陽極間の電圧を上げるか 法や、撮影時間を延ばす等の方法が用いられている。ところが、電圧上昇は画像のコントラストの

出力を大きくすることができないという問題点が あった。

また、本来は撮影ごとに必要なだけの照射野を持つX線管を用いることが望ましいが、実際に種々のX線管を用いるとなるとX線管の取換えの煩雑さや価格的に高価になるという問題があり、1つのX線管で複数のターゲットアングルを有するようなX線管が望まれていた。

本発明は上記の問題点を除去し改良するものであり、ターゲットに照射することのできる電子ピームの量を増加させ、X線の発生出力を従来よりも大きくすることが可能な回転隔極形X線管、および1つのX線管で複数のターゲットアングルを有するような回転隔極形X線管を提供することを目的とするものである。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、第1の発明の回転 関極形X線管においては、電子流を照射する陰極 と、この陰極から照射される電子流に対し所定の

特別平4-10342 (3)

角度をもって配設され側面が円筒形をなすターゲットを有する陽極と、この陽極を前紀円筒の中心 軸を回転軸として円周方向に回転させる回転手段 と、前紀陽極を前記回転軸方向に移動する移動手 段とを具備するようにしたものである。

また第2の発明は、第1の発明に加え陰極から 照射される電子流に対し2つ以上の角度をもって 配設される円筒側面状および円錐側面状のターゲットを有する陽極を具備するようにしたものである。

(作用)

タ31(電磁石)によってつくられる回転磁界に よる電磁誘導によって回転軸22を中心として回 転する。なお、アノードロータ27は磁気浮上に よりアノードシャフト30から浮いて回転するが、 回転中のぶれによりアノードシャフト30と衝突 する場合を考え、アノードシャフト30の側にベ アリング32を設けておく。また、永久磁石24 が設けられた回転軸方向磁界受円盤23a、23 b がターゲット21の両端の回転軸22に設けら れ、ガラスバルプ25の外部の前記回転軸方向に 役けられた回転軸方向浮上用電磁石26a、26 bによって起こす磁界の変化により回転軸方向に ターゲット21を移動できるようになっている。 また、陰極7とターゲット21との間にグリッド 電極33を設け、後述するように、この電極33 に電圧をかけることにより陰極7からの電子がタ ーゲット21に到達しないよう制御できるように しておく。

以上の構成より、本実施例のX線管は、ターゲット21の回転と回転軸方向への移動制御により、

また、ターゲットを回転軸方向へ移動させることにより、電子ピームに対して複数のターゲットアングルを選択して使用できるので、必要に応じてX線照射野及びそれに対応したX線出力を切換えることが可能となる。

(実施例)

実施例について図面を参照して説明する。

第1 図は、本発明の回転隔極形 X 線管の第1の 実施例を示す側面図 (一部断面図) である。

このとき、電子ピームの焦点位置がターゲットとき、電子ピームの焦点位置がターゲットの第1の一端から第2の一端にまで移動する方法としては、第3回に示うに、回転方向磁界受円盤23a(23b)の外部に及けられた光線照射手段35とで開いる。反射鏡34の位置が所定の位置(電子ピームのターゲット21上の

特閒平4-10342 (4)

位置が第2の一端にまで移動したときの反射 鐵34の位置)にきたときに、光線照射手段35から照射された光線が反射鏡34に反射して光線検知手段36で検知できるようにしておき、この光線が検知できたかどうかで判定を行う。

アノードシャフトとが固定されない「流体軸受け」 という方法を用いても本発明の回転隔極形 X 線管 は実現することが可能である。

つぎに、第1の実施例を改良したものであり、 1つのX線管で2つ以上のX線照射野をもたらす ことが可能な回転隔極形X線管を、第2の実施例 として開示する。

第2の実施例である回転陽極形 X 線管は、第5 図 (a) (b) に示すように、側面が円筒形および円錐形となったターゲット41が、陸極 7 から照射される電子ピームに対し所定の 2 つの角度をもった配設されている。なお、他の部分(図示形で含む)の構成に関しては第1の実施例の回転隔極形 X 線管と同じ構成をしている。

上記のような構成にすると、ターゲット41を回転輪22の方向へ移動させることにより異なるターゲットアングルを容易に得ることができるようになる。したかって、必要に応じてターゲットアングルを切り換え、実際のX線撮影に必要なX線照射野を選択できる。ここで、ターゲット面が

制御を行う。なお、この間に X 線が発生できなく ても実質上の問題がないように、この間の時間は できる限り短くする。

なお、本実施例においては、ターゲットを回転 動方向へ移動可能とするための構成、すなわちア ノードロータとアノードシャフトとが固定されな いような構成を実現する方法として「磁気浮上」 という方法を用いたが、同じくアノードロータと

この第2の実施例の回転 陽極形 X 線管を用いると、 X 線撮影を行う場合、 撮影に必要な X 線 照射野によってターゲットアングルを必要なだけ 小さく 切換えることができるので、 出力の大きい X 線を発生することが可能となり、 解像度の高い X 線 価像が得られるようになる。

なお、第2の実施例ではターゲットアングルが 2つの場合について説明したが、2つ以上であっ ても構わない。

特閒平4-10342 (5)

以上本発明の回転隔極形X線管について説明してきたが、本発明は上記の実施例に限定されるものではなく、発明の要旨に変更がないかぎり適宜変更実施可能である。

[発明の効果]

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例の回転隔極形X 線管を表す側面図(一部断面図)、第2図はター ゲット面における電子ピームの焦点軌道を表す倒面図、第3図はターゲットの位置を判定する方法を表す図、第4図はターゲットの値置をおける電子ピームの焦点軌道を表す図、第5図はなるの無点軌道を表す図、第6図は従来の回転形と線でを表す図にである。 で 図は従来の回転 態形と線 管のターである。 おける電子ピームの焦点軌道を表す平面図である。

21、41…ターゲット

22…回転軸

23 a、23 b ···回転轴方向磁界受円盤

24、28…永久磁石

25…ガラスパルブ

26 a、26 b … 回転軸方向浮上用電磁石

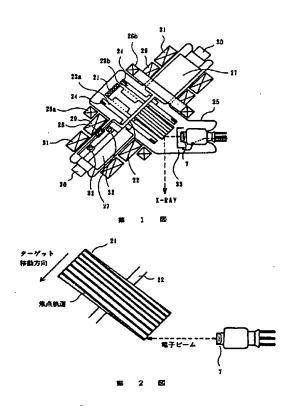
27…アノードロッタ

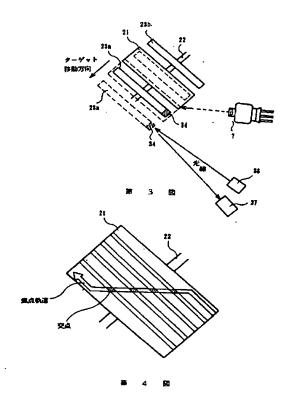
29 … 浮上用磁石

30…アノードシャフト

3 1 … 回転用モータ (電磁石)

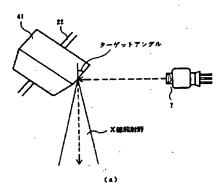
3 3 … グリッド電極

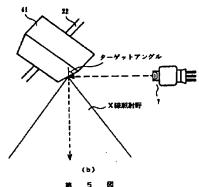


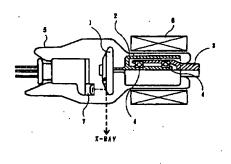


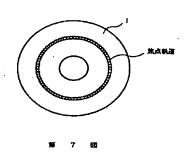
-213-

特周平4-10342 (6)











(11)Publication number:

(43) Date of publication of application: 14.01.1992

(51)Int.CI.

H01J 35/28

H01J 35/10

(21)Application number: 02-110412

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: AOKI HISATOSHI

ARITA MASATAKA

MOCHIZUKI SEIJI

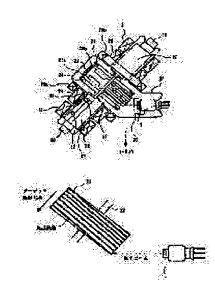
(54) ROTARY ANODE-TYPE X-RAY TUBE

PURPOSE: To increase electron beam dose able to

(57)Abstract:

radiate to a target and the output of x-ray generation by rotating a target on a rotary shaft and at the same time moving the target in the rotary shaft direction to extend the length of a focus track of electron beam. CONSTITUTION: A target 21 is fixed in a rotary shaft 22 and made movable in the rotary shaft direction by electromagnets 26a, 26b for floating it in the rotary shaft direction. The focusing track of electron beam radiated to the target 21 from a cathode 7 is extended by controlling the movement of the target 21 in the rotary shaft direction as well as the rotation of the target. In this case, the control of the movement of the target 21 in the rotary shaft direction means repeated reciprocal moving control of the target so as to move the focusing position of the electron beam on the target 21 from one end of the target 21 to the other lend. Consequently, electron beam dose able to radiate to the target is increased and thus output of x-ray generation is increased.

27.04.1990



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appear ainst examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office